

Estudio de las propiedades estructurales y luminiscentes de películas de TiO, impurificadas con Eu³⁺ sintetizadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico

E. Zaleta Alejandre¹, M. G. Zapata Torres¹ y M. García Hipólito²

¹Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, Legaria 694. Colonia Irrigación, 11500 México D. F. ²Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM; A.P. 70-360, Coyoacán 04510, México D.F

Resumen

En este trabajo se reportan los cambios estructurales y luminiscentes al variar la temperatura de sustrato (Ts) y el porcentaje de impurificarte en películas de TiO₂. Los resultados muestran que es posible obtener películas con buenas propiedades.

Introducción

El estudio del TiO, en su síntesis de película es una alternativa interesante por sus aplicaciones tecnológicas como: aislante eléctrico, sensores, capacitares y dispositivos luminiscentes [1]. Películas de TiO, han sido depositadas por técnicas como: láser pulsado, RFsputtering, sol-gel, CVD y rocío pirolítico ultrasónico (UPS). De estas, la técnica de UPS radica básicamente en una reacción química estimulada térmicamente, versátil, de bajo costo y escalable [2-3].

Procedimiento Experimental

Las películas fueron depositadas sobre su bstratos de vidrio corning con una solución de Titanio metálico y EuCl₃; en H₂O₂ a 0.0025M; temperaturas de 300 °C a 500 °C cada 50 °C, con porcentajes de 40, 80, 100, 120 y 160 % en la solución con tiempos de depósito de 10 min. Las películas se caracterizaron por DRX, EDS, SEM, PL y CL.

Resultados y Análisis

La figura 1 muestra el difractograma, en él se observa una transición de fase al aumentar la Ts. La tabla 1 presenta los porcentajes atómicos de Eu³⁺ obtenidos por EDS.

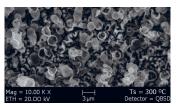
Intensidad (u.a.) 450 400 350 300 60 30 40 2θ (grados)

Tabla 1. Eu³⁺ por EDS % at en solución a | % at en las

	% at. en solucion a	% at. en tas
	300 ℃	películas
	0	0.0
°C	40	0.5
°C	80	1.2
	100	1.7
°C	120	1.9
°C	160	2.8
	Ts con 100 % at. de	% at. en las
°C	EuCl,	películas
	300 °C	1.7
	350 ℃	1.2
	400 °C	1.0
	450 °C	0.8
	500 °C	0.7

Figura 1. Difractograma.

La figura 2 muestra la micrografía de superficie conformada por esferas porosas con un diámetro promedio de dos micras y distribución de tamaño uniforme. La figura 3 presenta el espectro de excitación con seis picos característicos, estando el más intenso en 396 nm. Las figuras 4 y 5 exhiben los espectros de emisión PL con cinco picos característicos; el más intenso en 612 nm que corresponde



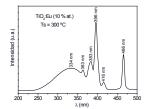
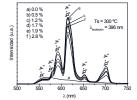


Figura 2. Micrografía de superficie. Figura 3. Espectro de excitación.

al Eu³⁺. La máxima intensidad se obtiene con 1.7 % atómico de Eu³⁺ a 300 °C; cuando la fase es más anatasa. Esto quizá por un mejor acomodo del ion de Eu³⁺ por la menor densidad de la red.



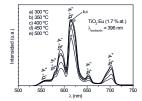
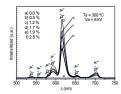


Figura 4. Variando Eu3+.

Figura 5. Variando Ts.

Las figuras 6 y 7 muestran los espectros de emisión CL con el mismo comportamiento que en PL. El quenching de la intensidad para valores por arriba de 1.7 % atómico de Eu³⁺ se debe seguramente por la migración de energía a través de la red.

Conclusiones



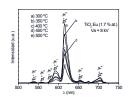


Figura 6. Variando Eu3+.

Figura 7. Variando Ts.

Se presento el estudio de las propiedades estructurales y luminiscentes de películas de TiO, Eu³⁺ Los resultados muestran que con los precursores, técnica de deposito y parámetros utilizados; es posible obtener películas policristalinas y luminiscentes para la emisión Eu³⁺. Donde la intensidad de luminiscencia depende de la Ts y el porcentaje atómico de Eu³⁺ alojado en las películas.

Referencias

- [1] An-Wu Xu, et al., Journal of Catalysis, 207(2002), 151-157
- [2] Pramod S. Patil, Materials Chemistry and physics, 59 (1999) 185-198.
- [3] Wenjian Weng et al., Surface & Coatings Technology 198 (2005)340-344.